単結晶及び多結晶シリコンナノワイヤーの熱伝導特性比較

Compared thermal conductivities in single and poly crystalline Si nanowires 東大生研¹, LIMMS², ナノ量子機構³, フライブルク大⁴, 鹿毛 雄太¹, Jeremie Maire²,

Dominik Moser⁴. Oliver Paul⁴. 野村 政宏^{1,3,4}

IIS¹, LIMMS², Nanoquine³, Univ. of Tokyo, Univ. of Freiburg⁴, [°]Yuta Kage¹, Jeremie Maire², Dominik Moser⁴, Oliver Paul⁴, and Masahiro Nomura^{1,3,4}

E-mail: vutakage@iis.u-tokyo.ac.jp

ナノスケール熱伝導に関する理解は、熱電変換材料の高性能化やエレクトロニクスデバイス中 の熱マネジメントに重要であり、主な熱伝導の担い手であるフォノンのナノ・メソスケールにお ける特徴的な輸送特性が注目を集めている。我々は、結晶粒界によるフォノン散乱が熱伝導率に 及ぼす影響を調べるため、単結晶および多結晶 Si の薄膜およびナノワイヤー構造を作製し、マイ クロ領域サーモリフレクタンス法を用いて室温における熱伝導率測定を行った。

多結晶 Si では、粒界フォノン散乱により低熱伝導となる。さらに、ナノワイヤー等の表面が近 い構造ではフォノン輸送がさらに阻害される。多結晶 Si の粒径及び構造による熱伝導への影響を 調べるため、ナノワイヤー構造を作製し、熱伝導率を測定した。作製試料を Fig.1(a)に示す。中央 の Al パッドをパルスレーザで加熱し、測定対象のワイヤーを通じた熱散逸をプローブレーザを用 いて Al の反射率変化として読み取り、シミュレーションによる解析で熱伝導率を得る[1]。測定し た多結晶 Si ワイヤーを通じた熱散逸による Al パッドの温度時間変化を Fig.1(b)に示す。

Fig.1(c)に熱伝導率のワイヤー幅依存性を示す。単結晶 Si ナノワイヤーは、表面散乱によってフ オノンの平均自由行程(MFP)が減少したが、多結晶 Si では幅依存性はほぼみられず、幅が 78nm のワイヤーの熱伝導率は約 7.8 [W/m・K]であった。一方、多結晶 Si ナノワイヤーでは、幅 100 nm 近傍では熱伝導の幅依存がみられないため、熱伝導を担うフォノンの MFP は 100 nm より短く、 多結晶 Si の粒径が 100 nm よりも小さいことを示している。



Fig.1 (a)作製したナノワイヤーの SEM 像。 (b)多結晶 Si ナノワイヤーを通じた熱散逸による Al パッドの温度変化。 (c)単結晶及び多結晶 Si の薄膜及び幅の異なるワイヤーの熱伝導率。

謝辞:本研究は文部科学省イノベーションシステム整備事業、科学研究費補助金(25709090)の支援により遂行された。 参考文献: [1] Jeremie Maire, Masahiro Nomura,2014 Jpn. J. Appl. Phys. **53** 06JE09 (2014)